## 1,2-ETHANEDIOL

## RIVATIVE AND SALT THEREOF



Best Available Copy

Patent number:

JP3047158

**Publication date:** 

1991-02-28

Inventor:

ONO SATORU; others: 05

Applicant:

**TOYAMA CHEM CO LTD** 

Classification:

- international:

C07C217/10; C07D207/09; C07D207/27; C07D211/22; C07D211/70; C07D213/30; C07D213/61; C07D213/74;

C07D233/64; C07D239/42; C07D241/04; C07D295/08;

C07D455/02

- european:

Application number: JP19900024502 19900205

Priority number(s):

#### Abstract of JP3047158

NEW MATERIAL:A compound shown by formula I (R<1> is naphthyl, indanyl, tetrahydronaphthyl, etc.; R<2> is H, lower alkyl or hydroxylprotecting group; R<3> is H or lower alkyl; R<4> and R<5> are H or lower alkyl; R<6> is amino-containing nitrogen heterocyclic group or ammonio; n is 0-6) and a salt thereof.

EXAMPLE:2-[2-(N,N-dimethylamino)ethoxy]-1-(1-naphthyl)ethanol hydrochloride.

USE:A cerebral function improver useful for treating sequela of ischemic encephalopathy and cerebral apoplexy and also treating and preventing amnesia and dementia.

apoplexy and also treating and preventing amnesia and dementia.

PREPARATION:A compound shown by formula II is reacted with a compound shown by formula III or a salt thereof or a compound shown by the formula HO-R<6a> (R<6a> is group having free atom valence in carbon forming nitrogen- containing heterocyclic ring among the same nitrogen-containing heterocyclic group as R<6>) or a salt thereof in a solvent such as benzene optionally in the presence of a base (e.g. sodium hydroxide) at 20-150 deg.C to give a compound shown by formula I.

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

#### 19日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

#### 四公開特許公報(A) 平3-47158

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)2月28日

C 07 C 217/10 C 07 D 207/09

7457-4H 7019-4C 7019-4C \*\* Z

審査請求 未請求 請求項の数 1

図発明の名称

1. 2-エタンジオール誘導体およびその塩

20特 願 平2-24502

願 平2(1990)2月5日 **22**出:

優先権主張 劉平 1 (1989) 4月26日國日本(JP) 副特願 平1-106187

@発 明 哲 富山県富山市中島3-2-5 者 小 野 個発 明 者 藤 哲 夫 富山県婦負郡婦中町吉谷1-3 ш 個発 明 久 富山県上新川郡大山町小原屋455-1 木 晃 ⑫発 明 Ш 睦 子 富山県富山市下熊野65-5 前 個発 明 堂 洋 = 富山県富山市金山新桜ケ丘696-38 @発 明 富山県富山市奥田本町6-40 者 田 和

の出 願 富山化学工業株式会社

東京都新宿区西新宿3丁目2番5号

最終頁に続く

### 明和曾

1. 発明の名称

1.2-エタンジオール誘導体およびその塩

2. 特許請求の範囲

(1) 一般式

「式中、R<sup>1</sup> は、置換されていてもよいナフチ ル、インダニル、インデニルまたはテトラヒド ロナフチル基を; $R^2$  は、水素原子または低級 アルキルもしくはヒドロキシル保護基を:R3 は、水素原子または低級アルキル基を:N個の  $R^4$  および $R^5$  は、同一または異なって水素原 子または低級アルキル基を: $R^6$  は、躍換され ていてもよいアミノもしくは含窒素複素環式基 またはアンモニオ基を;およびNは、Oまたは 1~6の整数を、それぞれ示す。」

で表わされる1.2-エタンジオール誘導体およ びその塩。

## 3. 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は、新規な1.2-エタンジオール誘導 休およびその塩に関し、さらに、詳細には 一般式[I]:

「式中、R<sup>1</sup> は、直換されていてもよいナフチ ル、インダニル、インデニルまたはテトラヒド ロナフチル基を:R<sup>2</sup> は、水素原子または低級 アルキルもしくはヒドロキシル保護基を:R<sup>3</sup> は、水素原子または低級アルキル基を:n個の  $R^4$  および $R^5$  は、周一または異なって水密原 子または低級アルギル基を: $R^6$  は、置換され ていてもよいアミノもしくは含窒素複素頃式基 またはアンモニオ基を:およびNは、〇または 1~6の整数を、それぞれ示す。」

で表わされる1、2-エタンジオール誘導体およ びその塩に関する。

#### [ 従来の技術]

従来、1.2-エタンジオール誘導体としては、たとえば、米国特許第2,928,845 号、ジャーナル・オブ・ファーマシューティカル・サイエンス(J.Pharm.Sci.)、第50巻、第769 ~771 頁(1961年)およびファルマコ・エディジオン・サイエンティフィカ(Farmaco.Ed.Sci)、第19巻、第1056~1065頁(1964年)などに記載されているものが知られている。

しかし、これらの化合物は、局所麻酔剤または その中間体として利用されているが、脳機能改善 剤、抗健忘剤および抗痴呆剤としての用途につい ては全く知られていない。

また、国際特許出願公開88/8424には、アルツハイマー病およびその他の変性神経障害などの治療に用いられる1,2ーエタンジオール誘導体が記載されている。しかし、その明和雷には、それらの誘導体の具体的記載および実施例が全く見当たらない。

[発明が解決しようとする課題]

#### る。」

で表わされる新規な 1. 2 - エタンジオール誘導体およびその塩が、優れた抗健忘作用および抗ハイポキシア作用を発揮し、脳機能改善剤として極めて有用であることを見出し、本発明を完成した。

なお、本明細書における用語"脳機能改善剤"は、虚血性脳障害の後遺症および脳卒中の治療に有用な通常の脳機能改善剤としての用途のみならず、健忘および痴呆(たとえば、脳血管性痴呆、各種老年性痴呆およびアルツハイマー病など)の治療または予防剤を意味する。

以下、本発明について詳述する。

本明細菌において、特にことわらない限り、各 用語は、つぎの意味を有する。

ハロゲン原子とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子を;低級アルキル基とは、たとえば、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソプチル、tert-ブチル、ペンチルおよびヘキシル基などの $C_1 \sim 6$  アルキ

現在、各種痴呆、根本ルツハイマー型痴呆および脳血管性痴呆の治療には、脳代謝賦活剤または脳循環改善剤などが使用されている。

しかし、脳血管性痴呆、老年性痴呆、アルツハイマー病、虚血性脳障害の後遠症および脳卒中の 治療に有用な脳機能改善剤としての化合物は、未 だに見出されていない。

本発明の目的は、上記課題を解決し、かつ副作用の少ない有用な脳機能改善剤として用いることができる化合物を提供することにある。

#### [課題を解決するための手段]

本発明者らは、上記課題を解決することを目的 として鋭意研究を行った結果、下記の一般式 [I]:

「式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  および  $R^6$  は、それぞれ、前記と同様の意味を有す

ル基を:低級アルケニル基とは、たとえば、ビニ ル、プロペニル、プテニル、ペンテニルおよびへ キセニル基などの $C_2 \sim_6 P$ ルケニル基を:低級 アルケニルオキシ基とは、 $C_2 \sim_6$  アルケニルー 〇一基を;シクロアルキル基とは、たとえば、シ クロプロピル、シクロプチル、シクロペンチ ルおよびシクロヘキシル基などの $C_3 \sim_6$  シクロ アルキル基を:低級アルコキシ基とは、C1~6 アルキル-〇-基を;低級アルキルチオ基とは、 C1~BアルキルーS-基を:アリール基とは、 フェニル、ナフチル、インダニルおよびインデニ ル基を:アリールオキシ基とは、アリール-〇-基を;アル低級アルキル基とは、たとえば、ベン ジル、ジフェニルメチル、トリチルおよびフェ ネチル基などのアルC1~4 アルキル基を:アル 低級アルコキシ基とは、アル $C_1 \sim a$  アルキルー O-基を;アル低級アルキルチオ基とは、アルC  $1 \sim 4$  アルキルーS-基を:低級アルキレンジオ キシ基とは、たとえば、メチレンジオキシおよび

7

エチレンジオキシ基なこのC1 ~4 アルキレンジ オキシ基を:低級アシル基とは、たとえば、ホル ミル、アセチルおよびプチリル基などの $C_1 \sim 6$ アシル基を:アロイル基とは、アリールーCO-基を:低級アルキルスルホニル基とは、 $C_{1\sim 6}$ アルキルーSO2ー基を:アル低級アルキルスル ホニル基とは、アル $C_1 \sim_6$ アルキルー $SO_2$ ー 基を;アリールスルホニル基とは、アリールー SO2 - 基を:低級アルキルスルホニルオキシ 基とは、 $C_1 \sim_6$  アルキルー $SO_2 - O -$  基を; アリールスルホニルオキシ基とば、アリールー  $SO_2 - O -$ 基を:アリールスルホニルアミノ基 とは、アリールーSO2NH-基を:低級アルキ ルスルホニルアミノ基とは、 $C_1 \sim_6$  アルキルー  $SO_2$  NH-基を;ジ低級アルキルアミノ基とは、  ${\it PC}_1\sim_6 {\it PN}$  アルキルアミノ基を; アンモニオ基と は、たとえば、トリメチルアンモニオおよびトリ エチルアンモニオ基などのトリ低級アルキルアン モニオ基を;含窒素複素原式基とは、たとえば、 ピロリル、ピロリジニル、ピペリジル、ピペラジ

ニル、イミダゾリル、ピラゾリル、ピリジル、テ トラヒドロピリジル、テトラヒドロイソキノリニ ル、ピリミジニル、モルホリニル、チオモルホリ ニル、ギノリル、キノリジニル、テトラヒドロキ ノリニル、キヌクリジニル、チアゾリル、テトラ ゾリル、チアジアゾリル、ピロリニル、イミダゾ リニル、イミダゾリジニル、ピラゾリニル、ピラ ゾリジニル、プリニルまたはインダゾリル基など の該環を形成する異項原子として1つ以上の窒素 原子を含み、さらに1つ以上の酸素原子または硫 黄原子を含んでいてもよい5周もしくは6負原、 縮合原または架橋環の複素環式基を;また、複素 **県式基とは、上記した合窒素複素原式基並びにた** とえば、フリル、チェニル、ペンゾチェニル、ピ ラニル、イソベンゾフラニル、オキサゾリル、ベ ンゾフラニル、インドリル、ベンズイミダゾリル、 ベンソオキサゾリル、ベンゾチアゾリル、ジヒド ロキノキサリル、キノキサリル、2,3-ジヒド ロベンゾチエニル、2.3-ジヒドロベンソビロ リル、2、3-ジヒドロ-4H-1-チアナフチ

ル、2・3ージヒドロベンソフラニル、ベンソ [ b ] ジオキサニル、イミダゾ [ 2・3ーa ] ピリジル、ベンソ [ b ] ピペラジニル、クロメニル、イソチアゾリル、イソオキサゾリル、オキサジアソリル、ピリダジニル、イソインドリルおよびイソキノリル基などの該環を形成する異項原子として1つ以上の酸素原子もしくは硫黄原子を含んでいてもよい、窒素、酸素もしくは硫黄原子を含有する5員もしくは6員環、縮合環または架橋環の複素原式基を;そして複素環式カルボニル基とは、複素環式-CO-基を意味する。

R<sup>1</sup> におけるナフチル、インダニル、インデニルまたはテトラヒドロナフチル基の置換基としては、たとえば、ハロゲン原子、置換されていてもよいアミノ、低級アルキル、アリール、アル低級アルコキシ、アリールオキシ、カルバモイルオキシ、低級アルケニルオキシ、アル低級アルキルス

ルホニル、低級アルキルスルホニルアミノ、アリ ールスルホニル、アリールスルホニルアミノもし くは複素環式基または保護されているアミノ基、 保護されていてもよいヒドロキシル基、ニトロ基、 オキソ基および低級アルキレンジオキシ基などが 挙げられ、また、 $R^1$  におけるナフチル、インダ ニル、インデニルまたはテトラヒドロナフチル基 の置換基における低級アルキル、アリール、アル 低級アルキル、低級アルコキシ、アル低級アルコ キシ、アリールオキシ、カルパモイルオキシ、低 級アルキルチオ、低級アルケニル、低級アルケニ ルオキシ、アル低級アルキルチオ、アル低級アル キルスルホニル、低級アルキルスルホニルアミノ、 アリールスルホニル、アリールスルホニルアミノ または複素環式基および $R^6$  における含窒素複素 原式基の置換基としては、ハロゲン原子、保護さ れていてもよいヒドロキシル基、保護されていて もよいカルポキシル基、保護されていてもよいア ミノ基、保護されていてもよいヒドロキシル基で **置換されていてもよい低級アルキル基、ハロゲン** 

で置換されていてもよいアクタン基、ハロゲンで 置換されていてもよいアロイル基、低級アルコキ シ基で置換されていてもよい低級アルコキシ基、 低級アシル基、アル低級アルキル基、アル低級ア ルケニル基、複素環式基、複素環式一CO一基、 オキソ基、低級アルキルスルホニル基およびアリ ールスルホニル基が挙げられ、これら1種以上の 置換基で置換されていてもよい。

また、R<sup>1</sup> の置換基におけるアミノ基およびR<sup>6</sup> におけるアミノ基の窗換基としては、保護されていてもよいヒドロキシまたは保護されていてもよいカルボキシル基で置換されていてもよい低級アルキル基、アリール基、低級アルキル基、複素環式一CO一基、アダマンチル基、低級アルキルスルホニル基およびアリールスルホニル基が挙げられ、これら1種以上の置換基で置換されていてもよい。

また、上記で説明したR<sup>2</sup> のヒドロキシル保護

スルホン酸、ベンゼンスルホン酸、p-トルエンス ルホン酸およびナフタレンスルホン酸などのスル ホン酸との塩並びにナトリウムおよびカリウムな どのアルカリ金属との塩などが挙げられる。

一般式 [I]の1.2ーエタンジオール誘導体またはその塩において、異性体(たとえば、光学異性体、機何異性体および互変異性体など)が存在する場合、本発明は、それらすべての異性体を包含し、また水和物、溶媒和物およびすべての結晶形を包含するものである。

つぎに、一般式 [I]の1.2-エタンジオール誘導体またはその塩の製造法について説明する。

一般式 [1] の1.2-エタンジオール誘導体またはその塩は、自体公知の方法またはそれらを 適宜組み合わせることによって、たとえば、以下 に示す各製造法によって製造することができる。

(以下余白)

型および置換基中にある ロキシル基、カルボキシル基およびアミノ基の保護基としては、プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシス (Proctective Groups in Organic Synthesis)、しセオドラ・ダブリュー・グリーン (Theodra W. Green)(1981 年)、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ・インコーポレイテッド (John Wiley & Sons. Inc.)] に記載された通常のヒドロキシル基、カルボキシル基およびアミノ基の保護基が挙げられ、特に、ヒドロキシル基の保護基としては、たとえば、低級アルキル、低級アシルおよび2ーテトラヒドロピラニル基並びに置換されていてもよいベンジルのようなアル低級アルキル基が挙げられる。

一般式 [I]の1.2ーエタンジオール誘導体の塩としては、医薬として許容される塩であればよく、たとえば、塩酸、臭化水素酸、硫酸およびリン酸などの拡酸との塩:半酸、酢酸、シュウ酸、フマル酸、マレイン酸、リンゴ酸、酒石酸およびアスパラギン酸などのカルボン酸との塩:メタン

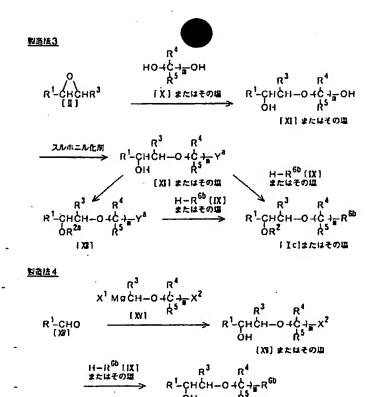
#### 製造法2

$$R^{1}-CHCHR^{3} \xrightarrow{(IV)} \stackrel{\text{Resistang}}{=} R^{1}-CHCH-O+C+_{2}OR$$

$$R^{1}-CHCHR^{3} \xrightarrow{(IV)} \stackrel{\text{Resistang}}{=} R^{1}-CHCH-O+C+_{2}OR$$

$$R^{1}-CHCH-O+C+_{2}OR^{7} \xrightarrow{(VI)} \stackrel{\text{Resistang}}{=} R^{1}-CHCH-O+C+_{2}OR^{7}$$

$$R^{1}-CHCH-O+C+_{2}OH \xrightarrow{\text{Resistang}} R^{1}-CHCH-O+C+_{2}OH \xrightarrow{\text{Resistang}} R^{1}$$



化合物の塩としては、一般式 [I]の化合物の塩と同様の塩が挙げられる。

「Id]またはその四

ついで、上で述べた方法を各製造法について説 明する。

#### 製造法1

一般式【Ⅱ】の化合物に一般式【Ⅲ】の化合物もしくはその塩または一般式【Ⅲa】の化合物もしくはその塩を、塩基の存在下または不存在下で反応させることにより、一般式【Ⅱa】の化合物またはその塩を製造することができる。

この反応に使用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさないものであればよく、たとえば、ベンゼン、トルエンおよびキシレンなどの芳香族 炭化水素類;ジメチルスルホキシドのようなスルホキシド類:N.Nージメチルホルムアミドのようなアミド類;並びにテトラヒドロフランおよびジオキサンなどのエーテル類などが挙げられ、これらの溶媒を1種または2種以上混合して使用してもよい。また、一般式[Ⅲ]の化合物を溶媒として用いることもで

「式中、R1、R2、R3、R4、R5、R6 お よびNは、それぞれ前記したと同様の意味を有 し:R<sup>2a</sup>は、R<sup>2</sup> と同様のヒドロキシル保護基 を: $R^{6a}$ は、 $R^{6}$  と同様の置換されていてもよ い含窒素複素環式基のうち該環を形成する炭素 原子に遊離原子価をもつ基を;R<sup>6b</sup>は、R<sup>6</sup>と 同様の置換されていてもよい含窒素複素環式基 のうち該境を形成する窒素原子に遊離原子価を もつ基または置換されていてもよいアミノ基を;  $R^{7}$  は、 $R^{2}$  と間様のヒドロキシル保護基を:  $X^1$  および $X^2$  は、同一または異なってハログ ン原子を; Yは、ハロゲン原子、低級アルキル スルホニルオキシ基またはアリールスルホニル オキシ基などの脱魁基を:Y<sup>a</sup> は、アリールス ルホニルオキシ基を: およびmは、1~6の整 数をそれぞれ示す。|

また、一般式[Ⅲ]、[Ⅱa]、[Ⅳ]、[V]、[VI]、[VI]、[XI]、[XI]、[XI]、[XI]、[XI]、[XI]、[Ib]、[Ic]および[Id]の

きる。

また、必要に応じて用いられる塩基としては、 たとえば、水素化ナトリウム、金属ナトリウムお よびlertープトキシカリウムなどが挙げられる。

この反応において、一般式 [ II ] の化合物もしくはその塩または一般式 [ II ] の化合物もしくはその塩の使用量は、一般式 [ II ] の化合物に対して、1~100 倍モル、好ましくは、1~10倍モルである。

また、必要に応じて用いられる塩基の使用量は、 一般式 [II] の化合物に対して、0.01~1.2 倍モ ルである。

この反応は通常、20~150 ℃、好ましくは、70 ~90℃で、1分~24時間、好ましくは、5分~5 時間実施すればよい。

#### 製造法2

(1) 一般式 [II] の化合物に一般式 [IV] の化合物またはその塩を、塩基の存在下または不存在下で反応させることにより、一般式 [V] の化合物またはその塩を製造することができる。

この反応は、製造法1 の方法で実施すればよい。

得られた一般式 [V] の化合物またはその塩は、 単魮せずにそのままつぎの反応に用いてもよい。

単型ですにそのままつきの反応に用いてもよい。
(2) 一般式 [V] の化合物またはその塩を、通常のヒドロキシル基の保護反応に付すことにより、一般式 [VI] の化合物を製造することができる。
得られた一般式 [VI] の化合物は、単難せずに

さらに、一般式 [VI] の化合物を、選択的なヒドロキシル保護基の脱組反応に付すことにより、一般式 [VI] の化合物またはその塩を製造することができる。

そのままつぎの反応に用いてもよい。

得られた一般式 [VI] の化合物またはその塩は、 単離せずにそのままつぎの反応に用いてもよい。

これらの反応は、自体公知の方法、たとえば、 プロテクティブ・グループス・イン・オーガニッ ク・シンセシス(Proctective Groups in Organic Synthesis)、[セオドラ・ダブリュー・グリー ン(Theodra W. Green) (1981 年)、ジョン・ウィ

チルアミン、1,8-ジアザビシクロー [5.4.0] ウンデクー 7-エン (DBU)、ピリジン、tert-プトキシカリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムおよび水素化ナトリウムなどの有機または無機塩基が挙げられる。

ハロゲン化剤としては、たとえば、オキシ塩化 リン、オキシ真化リン、三塩化リン、五塩化リン および塩化チオニルなどが挙げられる。

スルホニル化剤としては、たとえば、メタンス ルホニルクロリドおよびp-トルエンスルホニルク ロリドなどが挙げられる。

ハロゲン化削またはスルホニル化削および必要 に応じて用いられる塩基の使用量は、一般式 [VI] の化合物またはその塩に対して、それぞれ、等モ ル以上、好ましくは、1~2倍モルである。

この反応は通常、-10~100 ℃、好ましくは、 ○~40℃で、10分~30時間実施すればよい。

得られた一般式 [VII] の化合物は、単趾せずに そのままつぎの反応に用いてもよい。

(4) 一股式 [VII] の化合物に一般式 [IX] の化

リー・アンド・サンプンコーポレイテッド (John Wiley & Sons. Inc.)] に記載されている方法またはそれに準じた方法で実施すればよい。

これらの反応に使用されるヒドロキシル保護基 $(R^7)$  および $R^{2a}$ )の組み合わせは適宜選択すればよい。

(3) 一般式 [VII] の化合物またはその塩に溶媒中、ハロゲン化剤またはスルホニル化剤を、塩基の存在下または不存在下で反応させることにより、一般式 [VII] の化合物を製造することができる。

この反応に使用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさないものであればよく、たとえば、塩化メチレンおよびクロロホルムなどのハロゲン化炭化水素類:テトラヒドロフランおよびジオキサンなどのエーテル類:アセトニトリルのようなニトリル類:並びにN.Nージメチルホルムアミドのようなアミド類などが挙げられ、これらの溶媒を1種または2種以上混合して使用してもよい。

また、必要に応じて用いられる塩基としては、 たとえば、トリエチルアミン、ジイソプロピルエ

合物またはその塩を、触媒の存在下または不存在 下および塩基の存在下または不存在下で、反応さ せることにより、一般式 [Ib]の化合物またはそ の塩を製造することができる。

この反応に使用される溶媒としては、反応に思 影響を及ぼさないものであればよく、たとえば、 前述の製造法2の(3)で述べたと同様の溶媒が挙 げられる。

また、必要に応じて用いられる触媒としては、 たとえば、ヨウ化カリウムおよびョウ化ナトリウ ムなどが挙げられる。

必要に応じて用いられる触媒の使用蟹は、一般式 [VII] の化合物に対して、0.1 ~1倍モルである。

また、必要に応じて用いられる塩基としては、 たとえば、前述の製造法2の(3)で述べたと同様 の塩基が挙げられる。

一般式 [IX] の化合物もしくはその塩または必要に応じて用いられる塩基の使用重は、一般式 [VII] の化合物に対して、それぞれ、等モル以上、

好ましくは、1~20倍 しである。

この反応は通常、10~150 ℃、好ましくは、20 ~100 ℃で、10分~20時間実施すればよい。

#### 製造法3

. •,

(1) 一般式 [II] の化合物に一般式 [X] の化合物またはその塩を、塩基の存在下または不存在下で反応させることにより、一般式 [XI] の化合物またはその塩を製造することができる。

この反応は、製造法1と同様の方法で実施すればよい。

(2) 一般式 [XI] の化合物またはその塩に溶媒中、スルホニル化剤を、塩基の存在下または不存在下で反応させることにより、一般式 [XI] の化合物またはその塩を製造することができる。

この反応に使用される溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさないものであればよく、たとえば、 前述の製造法2の(3)で述べたと同様の溶媒が挙 げられる。

また、必要に応じて用いられる塩基としては、たとえば、前述の製造法2の(3)で述べたと同様

(John Wiley & Sons. Inc.)] に記載されている方法またはそれに準じた方法で実施すればよい。

得られた一般式 [22] の化合物は、単離せずに そのままつぎの反応に用いてもよい。

(4) 一般式【XI】の化合物もしくはその塩または一般式【XI】の化合物に一般式【IX】の化合物またはその塩を、塩基の存在下または不存在下で反応させることにより、一般式[Ic]の化合物またはその塩を製造することができる。

この反応は、製造法2の(4) と同様の方法で実施すればよい。

#### <u>製造法4</u>

(1) 一般式 [XV] の化合物に一般式 [XV] の化合物を反応させることにより、一般式 [XV] の化合物またはその塩を製造することができる。

この反応に使用される溶媒としては、反応に悪 影響を及ぼさないものであればよく、たとえば、 ジエチルエーテル、テトラヒドロフランおよびジ オキサンなどのエーテル類;ペンゼンおよびトル エンなどの芳香族炭化水素類などが挙げられ、こ の塩基が挙げられる。

スルホニル化剤としては、たとえば、p-トルエンスルホニルクロリドなどが挙げられる。

スルホニル化剤および必要に応じて用いられる 塩基の使用量は、一般式 [X] の化合物またはそ の塩に対して、それぞれ、0.95倍モル以上、好ま しくは、 $1\sim 2$ 倍モルである。

この反応は通常、-10~100 ℃、好ましくは、 ○~40℃で、10分~30時間実施すればよい。

得られた一般式 [XI] の化合物またはその塩は、 単魮せずにそのままつぎの反応に用いてもよい。

(3) 一般式 [XII] の化合物またはその塩を、通常のヒドロキシル基の保護反応に付すことにより、一般式 [XII] の化合物を製造することができる。

この反応は、自体公知の方法、たとえば、プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシス(Proctective Groups in Organic Synthesis)、[セオドラ・ダブリュー・グリーン(Theodra W. Green) (1981 年)、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ・インコーポレイテッド

れらの溶媒を1種または2種以上混合して使用してもよい。

この反応において、一般式 [XV] の化合物の使用量は、一般式 [XV] の化合物に対して0.8 ~100 倍モル、好ましくは、0.8 ~10倍モルである。

また、この反応は通常、-78℃~100 ℃、好ま しくは、-78℃~50℃で、5分間~24時間実施す ればよい。

得られた一般式 [XII] の化合物またはその塩は、 単魁せずにそのままつぎの反応に用いてもよい。

なお、ここで使用される一般式 [ XV] の化合物は、自体公知の方法、たとえば、プレティン・ド・ラ・ソシエテ・シミク・ド・フランセ (Bull. Soc. Chim. Fr.), 1967(5), 第1533-1540 頁に記載されている方法で製造することができる。

(2) 一般式 [XN] の化合物またはその塩に一般式 [IX] の化合物またはその塩を、触媒の存在下または不存在下および塩基の存在下または不存在下で反応させることにより、一般式 [Id]の化合物またはその塩を製造することができる。

この反応に使用される泡 しては、反応に悪 影響を及ぼさないものであればよく、たとえば、 塩化メチレンおよびクロロホルムなどのパロゲン 化炭化水素類;テトラヒドロフランおよびジオキ サンなどのエーテル類;エタノール、プロパノールおよびプタノールなどのアルコール類;アセトニトリルのようなニトリル類:並びにN. Nージメチルホルムアミドのようなアミド類などが挙げられ、これらの溶媒を1種または2種以上混合して使用してもよい。

また、必要に応じて用いられる触媒としては、 たとえば、ヨウ化カリウムおよびヨウ化ナトリウ ムなどが挙げられる。

必要に応じて用いられる触媒の使用量は、一般式  $\{XX\}$  の化合物またはその塩に対して、 $\{0,1\}$  ~ 1倍モルである。

また、必要に応じて用いられる塩基としては、 たとえば、前述の製造法2の(3)で述べたと同様 の塩基が挙げられ、また、一般式[IX]の化合物 またはその塩を塩基として用いることもできる。

[XII]、[XII]、[XIV]、[XIV]、[XIV]、 [I]、[Ia]、[Ib]、[Ic]および[Id]の 化合物において、ヒドロキシル基、アミノ基また はカルボキシル基を有する化合物は、あらかじめ これらのヒドロキシル基、アミノ基またはカルボ キシル基を通常の保護基で保護しておき、反応後、 必要に応じて自体公知の方法でこれらの保護基を 脱離することもできる。

また、一般式 [I]の1,2-エタンジオール 誘導体またはその塩を、たとえば、酸化反応、遠 元反応、付加反応、アシル化反応、アルキル化反 応、スルホニル化反応、脱アシル化反応、置換反 応、脱水反応および加水分解反応など自体公知の 方法を適宜組合わせることによって、他の一般式 [I]の1,2-エタンジオール誘導体またはそ の塩に誘導することができる。 一般式 [IX] の化合 くはその塩または必要に応じて用いられる塩基の使用量は、一般式 [XN] の化合物またはその塩に対して、それぞれ、等モル以上、好ましくは、1~20倍モルである。この反応は通常、10~150 ℃、好ましくは、20~100 ℃で、10分~20時間実施すればよい。

また、上記反応において用いられる反応試験または塩基は、それらの性質に応じ、それらを溶媒として用いることもできる。

上で述べた名製造法における一般式[II]、
[□]、[□a]、[IV]、[V]、[VI]、
[VI]、[VI]、[IX]、[X]、[X]、
[XI]、[XII]、[XIV]、[XV]および[XM]の
化合物において、異性体(たとえば、光学異性体、
幾何異性体および互変異性体など)が存在する場合、これらすべての異性体を使用することができ、
また、水和物、溶媒和物およびすべての結晶形を
使用することができる。

一般式[I]、[II]、[III]、[IV]、[V]、[V]、[VI]、[VII] (VII]、[VII] (VII] (VII

なお、本発明化合物を製造するための原料である一般式[II]の化合物は、自体公知の方法、たとえば、ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサエティ(JACS)、第87巻、第1353頁(1965年)、新実験化学関座、第14巻、第579頁(1977年、丸善)などにより製造することができる。

つぎに本発明の代表的化合物の薬理作用につい て述べる。 なお、以下の聚理試験に使用する試験化合物番号は、実施例中の化合物番号を引用した。

#### 1. 抗ハイポキシア作用

1群10匹の ddY系織マウス(5~6週齢)に、 生理食塩液に溶解させた試験化合物100 mg/kgを 経口投与する。投与1時間後(または30分間後<sup>\*</sup>) にマウスを300 配のガラス容器に入れ、このガラ ス容器に4%酸素および95%窒素からなる混合気 体を5 &/min で通気し、通気開始からマウスが 死亡するまでの時間を測定した。

対照群には、生理食塩液のみを軽口投与した。 試験化合物の抗ハイポキシア作用は、次式:

投与群のマウスの生存時間

·×100(%)

対照群のマウスの生存時間

より求めた。

その結果を表一1に示す。

(以下介白)

## 2. 抗健忘作用

a) 電気痙攣ショック(ECS)誘発健忘モデル 1 群10匹の ddY系雄マウス(5~6週齢)に、 生理食塩液に溶解させた試験化合物を腹腔内投 与し、投与1時間後にマウスを明略2室から成るステップ・スルー(Step-through)式受動回 遊訓練箱(HPA-100H、室町機械社製)の明室に入れ、暗室に入るとギロチンドアを閉じ、 0.5 砂後に電流(1.6mA、3砂間)を床のグリッドに通電して、獲得試行を行い、その直後に両限を介してECS(25mA、0.5砂間)を負荷した。テスト試行として、24時間後に再びマウスを明 室に入れ、マウスが暗室に四肢を入れるまでの時間(反応潜時)を最大 300秒間測定した。

生理食塩液のみを腹腔内投与した対照群のマウスについても間様にして反応潜時を測定した。また、抗健忘作用は反応潜時の中央値とし、以下の記号で表わした。

-:0~60秒

+:61~100 秒

++:101~150秒

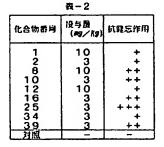
+++: 151 ~300 秒

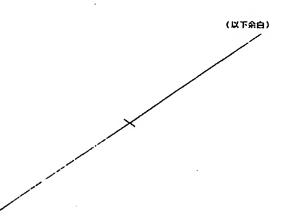
我一门

化合物番号	抗ハイポキシア作用
123459012690345923445256256256256256256256256256256256256256	1443 1776 1777 2460 1779 1245 1259 1245 1860 1858 1858 1858 1858 1858 1868 1868 1868

その結果を表-2に示す。

. .....





b) シクロヘキシミド(Cychaneximide) 誘発健忘 モデル

シクロヘキシミドによりマウスの記憶の検索 過程が障害されることが、山崎ら【薬物・精神 ・行動、第3巻、第 127~136 頁(1983年)] によって報告されている。そこで、以下の試験 を行った。

方法: 薬物・精神・行動、第3巻、第 127~ 136 頁(1983年) および日本薬理学雑誌、 第89巻、第 243~252 頁(1987 年) に記 **製の方法に準じて行った。** 

なお、装置として床部分がステンレスのグリ ッドからなる叔22cm、横22cm、高さ21cmの黒色 アクリル製の箱で床のグリッドの一隅に収了って、 横7cm、高さ2cmの台を設けたステップ・ダウ ン(Step-down) 式受動回避訓練箱を用いた。

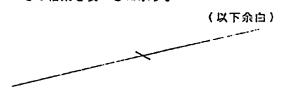
1群10匹の ddY系雄マウス (5~6週齢) に 対して、生理食塩液に溶解させたシクロヘキシ ミド(120mg/Kg)を皮下投与し、投与15分後に マウスを上記装置内の台上に置く。マウスが床

に降りた直後から2000 配流を2秒間、床グリ ッドに通電し、直ちにマウスをホームケージに 戻すことにより獲得試行を行った。テスト試行 として、24時間後に、シクロヘキシミド処理マ ウスに対して、生理食塩液に溶解させた各試験 化合物を経口投与し、投与30分後にマウスを上 記装置内の台上に置き、マウスが台から降りる までの時間(反応潜時)を最大 300秒間測定し tc.

生理食塩液のみを経口投与した対照群のマウ スについても同様にして反応潜時を測定した。 また、抗健忘作用は反応潜時の中央値とし、

以下の記号で表わした。

-:0~60秒 +:61~100 秒 ++:101~150 秒 +++: 151 ~300 秒 その結果を表一3に示す。



8-3

化合物番角	投与量 (呵/Kg)	抗健忘作用				
123567813457891450345693 11111122233333335 対策	30303333333330333003330000-	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++				

(以下余白)

#### 3. アセチルコリンエステラーゼ阻害作用

イールマン (Ellman) らの方法 [バイオケミ カル・ファーマコロジー(Biochem. Pharmacol.) 第7巻、第88~95頁、1961年]に雄じて行った。 すなわち、5.5~-ジチオピスー(2~二 トロ安息香酸) [DTNB]、試験化合物およびア セチルコリンエステラーゼ源としてのマウス脳 ホモジネートを含むリン酸緩衝液に基質として のアセチルチオコリンを加え、インキュベーシ ョンし、生成する5ーチオー2ーニトロ安息香 酸を412 で測定した。

アセチルコリンエステラーゼ阻害活性は、試 験化合物の最終濃度が10㎏/๗のときの抑制率 として表わした。

その結果を表-4に示す。



化合物番号	抑制率(X)
1360249035 112335	0594210638 3254233243

#### 4. 急性菌性

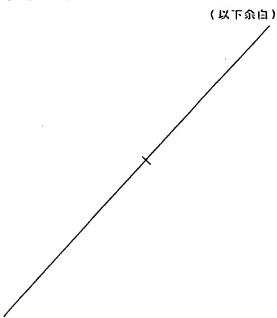
1群3匹の ddY系雄マウス(5~6週齢)に、 生理食塩液に溶解させた試験化合物を静脈内投与 し、急性群性を検討した。

その結果、試験化合物番号2、8、9、13、24、29、52、56および82の化合物は、50mg/Kgで死亡例は認められなかった。

以上の試験結果から、本発明化合物は優れた抗ハイポキシア作用、抗健忘作用およびアセチルコリンエステラーゼ阻害作用を発揮し、かつ低野性であることが容易に理解できる。

#### を示す。

また、化合物番号70および71のインデンにおける置換位置は、不明であるため、推定結合位置を 用い、インデンー6ーイルと記載した。



このような結果により、本発明の化合物は脳膜 能改善剤として、脳血管性痴呆、老年性痴呆、ア ルツハイマー病、虚血性脳障害の後遺症および脳 卒中などの治療に用いることができる。

#### 【発明の効果】

よって、本発明化合物は、脳機能改善剤として 極めて有用な化合物であることが明らかである。 【実施例】

つぎに、本発明を実施例および製剤例を挙げて 説明する。

なお、溶媒の混合比は、すべて容優比であり、また、カラムクロマトグラフィーにおける担体は、メルク社製のシリカゲル [キーゼルゲル60、アート、7734(Kieselgel 60,Art.7734)]を用いた。また、以下に使用される略号は、つぎの意味を有する。

Me:メチル、Et:エチル、i-Pr:イソプロピル、Bz:ベンジル、IPA:イソプロピルアルコール、IPE:ジイソプロピルエーテルまた、文中および表中の[]は、再結晶溶媒

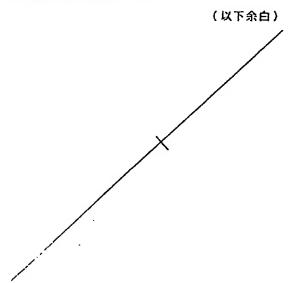
#### 実施例1

tert-アトキシカリウム13.2g および2-(N, N-ジメチルアミノ〉エタノール47.2mlの混合物 を80℃に昇温させ、2-(1-ナフチル)オキシ ラン40.0gを3.5 時間を要して滴下し、御られた 混合物をさらに、80~85℃で1.5 時間撹拌する。 ついで、反応混合物を冷却し、酢酸エチル100 配 および氷水100 配の混合物に導入し、6 N 場酸で pH11.5に調整した後、有機層を分取する。水窟を さらに酢酸エチル50減で抽出する。抽出液を先に 分取した有機層と合わせて、水および飽和食塩水 で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥 させる。滅圧下に溶媒を留去した後、得られた残 留物を蒸留して、沸点152~163℃/0.6~0.8 mMgの留分を分収する。得られた油状物をアセト ン 200㎡に溶解させ、この溶液に氷冷下、塩化水 煮ガスを導入する。析出晶を沪収し、アセトンで 洗浄した後、乾燥すれば、2-【2-(N.N-ジメチルアミノ) エトキシ] -1-(1-ナフチ ル) エタノールの塩酸塩(化合物番号1)22.7g

を得る。

融点:196 ~197 ℃ [EtOH] 烔様にして、表ー5の化合物を得る。

なお、表-5中の $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^{4a}$ 、 $R^{4b}$ 、 $R^6$  、naおよびnbは、それぞれ、つぎの式の遺扱基または整数を示す。



R <sup>4b</sup> 1 CHCHO	
R <sup>1</sup> —СН-СН- ОR <sup>2</sup>	

M点(で)	193 	149   150   (Me <sub>2</sub> CO-	178 179 (Me <sub>2</sub> CO-
Stat 19	нст		*
욷	1	•	•
22	1	•	
R	W W	•	
<b>⊕</b>	I .		la .
R.	I .		•
<sub>6</sub> ح	I	•	•
24	Ξ.		•
R.	8	<del>2</del> -⊗-	<b>-</b>
行編 40 整成	8	ო	4
	R <sup>2</sup> R <sup>3</sup> R <sup>4a</sup> R <sup>4b</sup> R <sup>6</sup> na nb 5130128	R <sup>1</sup> R <sup>2</sup> R <sup>4</sup> R <sup>4</sup> R <sup>4</sup> R <sup>6</sup> Re no final of final of the control	R <sup>1</sup> R <sup>2</sup> R <sup>3</sup> R <sup>49</sup> R <sup>40</sup> R <sup>6</sup> Ind No 1510012 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

[Me <sub>2</sub> CO- E t OH]	发果	•	213 214 [IPA]
	1	•	1 HC!
	•	2	<b>,</b>
	77		1
We	•	•	
	•	•	•
		•	•
		•	•
		•	•
)- )			Me OO
	* 6	* ~	· 00
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

第一5(据8)	Me 1 1 HCI 205. 5 Me 1 1 EtOH]	) 174 174.5 (Et0H- Et <sub>2</sub> 0)	156.5	Me 7 157 Me 7 158
	Į Į	<del></del>		Z
HX	<b>=</b> .			
	Ξ			
			•	
	I	•	•	•
	Meo OO	8	<b></b>	OMe
	თ	2	=	21

	,	l i		
	I			
	Ţ			
	Ŧ	•	•	•
		•	•	4
	* =	* =	* *	5
	100. 5	186. 5 	197 / 198. 5 [Et0H- Ac0Et]	199. 5 201 [IPA- ACOEt]
	HC1	, J.	カマルト	HCI
İ	н		1 7 1865	
	-	•	*	•
	-N Et	- F E E E		•
	I		9	I

I

ສ

8

24

. 統-5(統法)

表-5(孫を)

I

I

8

7

8

22

155.5

HC!

İ	151. 5 2 153. 5 [[PA]	193. 5 / 196. 5 (EtOH)	166. 5 168 [[PA]	161 / 163 [EtOH]
	HCI	•	•	•
		4	•	*
		•		•
WC /	W W W	•	•	•
# 3 / W.C. /	I	•	•	•
R.	Ξ			•
	Ξ	•	•	tı.
	Ξ	•	2	
	We OO	(JOD)	٥٥١٥	<u></u>
	12	<b>8</b> 2	61	82

	198       199. 5   [ PA]	157       159   [ PA]	
	нсı	*	
	1	*	
	-		
表-5(既き)	-N-Me	•	行わか加った
#X	I		Ď.
	Ι	*	֓֞֝֞֝׆֟֝֟֝֟֝֟֝ <del>֚</del>
	Ξ	4	2018
	Ξ	•	1
	9	Et (	ナ・ことの色で心をごしいとは奇勢的かしてスト語を行わなせった
	×	92	,

#### 実施例2

(1) 2-ヒドロキシメチルー4ートリチルモルホリン6.0 g、tertープトキシカリウム1.0 g およびジメチルスルホキシド6 mdの混合物を80℃まで昇温させ、2ー(2ーナフチル)オキシラン2.8 gを溶解させたジメチルスルホキシド6 mdの液を80~85℃で2時間を要して滴下する。さらに同温度で3時間撹拌した後、反応混合物を冷却し、氷水60mdおよび酢酸エチル60mdの混合物に導入する。有機層を分取し、水および飽和食塩水で販次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させる。減圧下に溶媒を留去すれば、油状の1ー(2ーナフチル)ー2ー [(4ートリチルモルホリンー2ーイル)メトキシ]エタノール(化合物番号27)9.0 gを得る。

同様にして、油状の1-(1-ナフチル)-2-[(4-トリチルモルホリン-2-イル)メトキシ]エタノール(化合物番号28)を得る。

(2) 1-(2-ナフチル)-2-[(4-トリ チルモルホリン-2-イル)メトキシ]エタノー

融点:141~144℃[EtOH]

同様にして、無定形の1-(1-ナフチル)-2-【(モルホリン-2-イル)メトキシ】エタノールの塩酸塩(化合物番号30)を得る。

#### 実施例3

(1) tertープトキシカリウム4.5 gおよびエチレングリコール45配の混合物を80℃に昇温させ、2ー(1ーナフチル)オキシラン13.7gを1時間を要して滴下し、得られた混合物を向間ので1時間でする。ついで、反応混合物を冷却し、酢酸エチル50配および氷水50配の混合物に導入した後、有機層を分取する。水層をさらに酢酸エチル20配すつで2回抽出する。抽出液を先に分取した有機層と合わせて、水および飽和食塩水で脈次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させる。減圧下に溶媒を留去し、得られた残留物をカラムクロマトグラフィー(溶型液:トルエン:酢酸エチル=1:3)で精製すれば、2ー(2ーヒドロキシエトキシ)・1ー(1ーナフチル)エタノール8.3 gを得る。

ル 9.0gをアセトン50㎡ 解させ、この溶液に 氷冷下、5.9 N乾燥塩化水素-エタノール溶液 3.5 心を加え、得られた混合物を室温で2時間提 拌する。反応終了後、減圧下に溶媒を留去し、得 られた残留物に水50配および酢酸エチル30配を加 え、水圏を分収する。分収した水圏を酢酸エチル 30㎡で洗浄する。ついで、洗浄した水層に耐酸工 チル50㎡を加え、炭酸カリウムでpll10.5に調整し た後、有版層を分取する。分取した有機層を飽和 食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾 燥させる。減圧下に溶媒を留去し、得られた残留 物をカラムクロマトグラフィー(溶雑液:クロロ ホルム:メタノール=5:1)で精製すれば、油 状物1.2 gを得る。得られた油状物をイソプロパ ノール5㎡に溶解させ、この溶液にフマル酸 0.5 9を加え、加熱溶解させる。 得られた溶液を室温 で一夜静闌し、析出品を沪収すれば、1-(2-ナフチル)-2-[(モルホリン-2-イル)メ トキシ]エタノールの1/2 ・フマル酸塩(化合物 番号29) 0.9 まを得る。

融点:91~92℃[IPE]

同様にして、2−(2−ヒドロキシエトキシ) -1−(2−ナフチル) エタノールを得る。

融点; 105~106 ℃[ACOEt]

2-(2-ヒドロキシエトキシ)-1-(1-ナフチル) エタノール8.3 gをピリジン50 配に溶解させ、この溶液を−25℃に冷却し、p-ト ルエンスルホニルクロリド6.8 gを加え、得られ た混合物を0~5℃で24時間、さらに室温で4時 間静簄する。ついで、反応混合物を6N塩酸103 **๗、氷水50๗およびジエチルエーテル100 ๗の混** 合物に導入し、6N塩酸でpll2.0 に調整した後、 有機圏を分取する。水圏をさらにジェチルエーテ ル20㎡で抽出する。抽出液を先に分取した有機層 と合わせて、水および飽和食塩水で順次洗浄した 後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させる。減圧下 に溶媒を留去し、得られた残留物をカラムクロマ トグラフィー(溶魮液:トルエン:酢酸エチル= 10:1)で精製すれば、無色油状の1-(1-) フチル)-2-〔2-(p-トルエンスルホニルオ キシ) エトキシ] エタノール6.3 9を得る。

同様にして、無色油状の1-(2-ナフチル) -2-[2-(p-トルエンスルホニルオキシ)エトキシ]エタノールを得る。

(3) 1-(1-ナフチル)-2-[2-(p-トルエンスルホニルオキシ)エトキシ]エタノール 6.3 g、3、4-ジヒドロー2Hーピラン2.97歳を溶解させた塩化メチレン63歳の溶液に、室温で、ピリジニウムーp-トルエンスルホネート0.82gを加え、得られた混合物を同温度で20分間、さらに35~40℃で10分間撹拌する。ついで、反応混合物を冷却し、水で洗浄した後、無水の酸マグネシウムで乾燥させる。減圧下に溶媒を留去し、得られた残留物をカラムクロマトグラフィー(溶離液:トルエン:酢酸エチル=10:1)で精製すれば、無色油状の1-(1-ナフチル)-1-(アトラヒドロピラン-2-イルオキシ)ー2-[2-(p-トルエンスルホニルオキシ)エトキシ]エタン7.53gを得る。

**同様にして、無色油状の1-(2-ナフチル)** 

ラン-2-イルオキシ) エタン (化合物番号31) 3.36gを符る。

(5) 2-[2-(4-メチルピペラジン-1-ィル) エトキシ] -1-(1-ナフチル) -1-(テトラヒドロピラン-2-イルオキシ)エタン 3.3 gをアセトン30㎡に溶解させ、この溶液に室 温でD-トルエンスルホン酸・1水和物3.46g およ び水7㎡を加え、得られた混合物を同温度で30分 間、さらに40℃で1時間撹拌する。ついで、反応 混合物をクロロホルム60配および氷水60配の混合 物に導入し、10%水酸化ナトリウム水溶液で別11 に調整した後、有機層を分取する。水層をさらに クロロホルム20配で抽出する。抽出液を先に分収 した有機窟と合わせて、水で洗浄した後、無水硫 酸マグネシウムで乾燥させる。滅圧下に溶煤を留 去し、得られた残留物をアセトン40㎡に溶解させ、 この溶液に氷冷下、塩化水系ガスを導入する。得 られた溶液を室温で30分間撹拌した後、ジェチル エーテル40㎡を加え、得られた混合物をさらに同 温度で30分間撹拌する。ついで、析出品を沪収し、 -1-(テトラヒトロピラン-2-イルオキシ) -2- (2-(p-トルエンスルホニルオキシ)エトキシ] エタンを得る。

(4) 1-(1-ナフチル)-1-(テトラヒド ロピラン-2-イルオキシ)-2-[2-(p-ト ルエンスルホニルオキシ) エトキシ] エタン7.5 g、N-メヂルピペラジン2.65m2、炭酸カリウム 3.96gおよびN.N-ジメチルホルムアミド38㎖ の混合物を90~100 ℃で2時間撹拌する。ついで、 反応混合物を冷却し、ジエチルエーテル100 ㎡お よび氷水100 配の混合物に導入した後、有機間を . 分収する。水廏をさらにジエチルエーテル25㎡ず つで2回抽出する。抽出液を先に分収した有機層 と合わせて、水および飽和食塩水で順次洗浄した 後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させる。減圧下 に溶媒を留去し、得られた残留物をカラムクロマ トグラフィー(溶離液:クロロホルム:エタノー ルー10:1) で精製すれば、無色油状の2-〔2-(4-メチルピペラジン-1-イル)エトキシ] -1-(1-ナフチル)-1-(テトラヒドロピ

アセトンで洗浄した後、乾燥すれば、2-[2-(4-メチルピペラジン-1-イル)エトキシ]-1-(1-ナフチル)エタノールの二塩酸塩(化合物番号32)2.35gを得る。

融点:230.5 ~231.5 C [MeOH] 率施例 4

Nーメチルピペラジンの代わりに、Nー(p-フルオロベンソイル)ピペリジンを用いて、実施例3(4) および(5) と同様にして、2ー(2ー[4ー(p-フルオロベンソイル)ピペリジンー1ーイル]エトキシ}ー1ー(1ーナフチル)エタノールの塩酸塩(化合物番号33)を得る。

融点;204.5 ~205.5 ℃ [MeOH] 実施例5

1-(1-ナフチル)-1-(テトラヒドロピラン-2-イルオキシ)-2-[2-(p-トルエンスルホニルオキシ)エトキシ]エタン2gをエタノール20㎡に溶解させ、この溶液に室温で、40%メチルアミン水溶液6.60gを加え、得られた混合物を1時間遠流する。ついで、反応混合物を冷

特別平3-47158 (16)

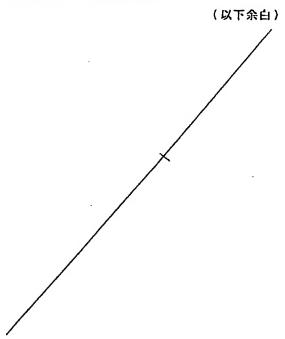
却し、氷水20㎡およびジェ プエーテル50配の混 合物に導入した後、有機層を分取する。水履をさ らにジエチルエーテル20歳で抽出する。抽出液を 先に分取した有機層と合わせて、水15㎡を加え、 6N塩酸でpll1.5 に調整した後、水層を分収する。 有機層をさらに水10減ずつで2回抽出する。抽出 液を先に分取した水層と合わせて、クロロホルム 25 Wを加え、10%水酸化ナトリウム水溶液でpll11 に調整した後、有機圏を分取する。水麿をさらに クロロホルム10㎡ずつで2回抽出する。抽出液を 先に分取した有機層と合わせて、無水硫酸マグネ シウムで乾燥させる。減圧下に溶媒を留去すれば、 **油状物1.27gを得る。この油状物をアセトン10㎡** に溶解させ、この溶液に氷冷下、塩化水素ガスを 導入する。これにジエチルエーテル10㎡を加え、 折出品を沪収すれば、2-[2-(N-メチルア ミノ) エトキシ] -1-(1-ナフチル) エタノ ールの塩酸塩(化合物番号34)0.72gを得る。

融点:137.5 ~139 ℃ [ I PA ] 同様にして、表~6の化合物を得る。

1

		配点(で)	180~181 (EtOH)	159.5~162	184~185 [1PA- ACOEt]	170~171 [£t0H]	180.5~181.3 (IPA- EtOH)
		的加品	нсі	1	数/ 7/4 7/8	нсп	•
		2	_	•	•	•	•
<b>پ</b> و		22	-		•	*	
R <sup>3</sup> R <sup>4b</sup> 		R <sup>6</sup>	-N-I-Pr	<b>7</b> #.	-N-t-Bu	-N_H	- N-1-P-
+ ∴ ÷ - <u>*</u> *	173	۳. څ	I	•	•	•	•
o T		κ. 4a	I	•	•	•	•
CH-CH- OR2		۳,	I	•	•	•	•
- - - -		R <sup>2</sup>		•	•	•	•
œ		R.	8	•	•	8	•
		化合物酶多	a	ន	37	8	ಜ

なお、表 -6中の $\mathbb{R}^2$ 、 $\mathbb{R}^3$ 、 $\mathbb{R}^{4a}$ 、 $\mathbb{R}^{4b}$ 、 $\mathbb{R}^6$  、naおよびnbは、それぞれ、つぎの式の置換基または整数を示す。



#### 実施例6

S

tertープトキシカリウム3.5 g、Nートリチル エタノールアミン9.4 g およびジメチルスルホキ シド50mLの混合物を85℃に昇温させ、2-(1-ナフチル) オキシラン5.3 gを加え、得られた泥 合物を周温度で5分間撹拌する。ついで、反応混 合物を冷却し、酢酸エチル100 配および氷水150 心の混合物に導入した後、有機履を分取する。水 層をさらに酢酸エチル50㎡で抽出する。抽出液を 先に分収した有機圏と合わせて、水および飽和食 塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで 乾燥させる。減圧下に溶媒を留去した後、得られ た残留物に50%ギ酸水溶液80減およびテトラヒド ロフラン40心を加え、得られた混合物を50~60℃ で1時間撹拌する。ついで、反応混合物を冷却し た後、滅圧下に溶媒を留去する。得られた残留物 に酢酸エチル60配および水60配を加え、6 N塩酸 で叫2に調整した後、水層を分取する。有機層を さらに水15配ずつで2回抽出する。抽出液を先に 分取した水圏と合わせて、クロロホルム100 ㎡を



加え、ついで、炭酸カリウムでPII10.5に調整した 接、有機層を分取する。有機層を水洗した後、無 水硫酸マグネシウムで乾燥させる。減圧下に溶媒 を留去した後、得られた残留物にジイソプロビル エーテル10㎡を加える。析出品を炉取し、乾燥す れば、2ー(2ーアミノエトキシ)-1-(1-ナフチル)エタノール(化合物番号40)1.8 gを 得る。

融点;89.5~92℃[CHC13 - Et<sub>2</sub> O] 実施例7

2ー(2ーアミノエトキシ)ー1ー(1ーナフチル)エタノール0.7 gに水7 m およびジオキサン7 m を加えて溶解させ、この溶液に炭酸カリウム0.32 g を加えた後、50 でまで昇温させる。ついで、2ークロロピリミジン0.35 g を添加し、得られた混合物を3 時間退流した後、さらに、炭酸カリウム0.32 g および2ークロロピリミジン0.35 g を加え、2.5 時間退流する。反応混合物を冷却し、酢酸エチル20 m および氷水20 m の混合物に導入した後、有機圏を分取する。水圏をさらに酢酸エチ

2-(2-アミノエトキシ)-1-(1-ナフ チル) エタノール0.7 g、ニコチン酸0.37g、1 **ーヒドロキシベンゾトリアゾール0.41g、トリエ** チルアミン0.42配およびテトラヒドロフラン4配 の混合物に、水冷下、N.N´ージシクロヘキシ ルカルポジイミド0.62gを加え、得られた混合物 を同温度で5分間、さらに至温で1時間撹拌する。 ついで、反応混合物に酢酸エチル6 収を加えた後、 不溶物を沪去する。 沪液に酢酸エチル15 配および 水20心を加え、6N塩酸で川2に調整した後、水 層を分取する。有機層をさらに水10㎡ずつで2回 抽出する。抽出液を先に分取した水圏と合わせて、 クロロホルム30㎡を加え、ついで、炭酸カリウム でDII10.5に調整した後、有機層を分取する。分取 した有機層を水洗した後、無水硫酸マグネシウム で乾燥させる。減圧下に溶媒を留去し、得られた 残留物をカラムクロマトグラフィー(溶離板:ク ロロホルム:エタノール=10:1) で精製する。梅 られた油状物をアセトン7歳に溶解させ、この溶 液に5N乾燥塩化水素-エタノール溶液0.43配を

ル10㎡で抽出する。抽出液を先に分取した有機層 と合わせて、水15畝を加え、ついで、6N塩酸で oll 1.5 に誤婚した後、水圏を分取する。有機層を さらに水10配で抽出する。抽出液を先に分取した 水圏と合わせて、塩化メチレン50㎡を加え、つい で、炭酸カリウムでpll10.5に調整した後、有機層 を分取する。分収した有機層を水洗した後、無水 硫酸マグネシウムで乾燥させる。減圧下に溶媒を 留去し、得られた残留物をカラムクロマトグラフ ィー(溶魮液:クロロホルム:エタノールー20:1) で精製する。得られた油状物にエタノール4๗お よびマレイン酸0.21gを加え、得られた混合物を 室温で1時間撹拌した後、ジエチルエーテル2歳 を加え、同温度で1時間撹拌する。析出島を浮取 し、乾燥すれば、1-(1-ナフチル)-2-(2-[(ピリミジン-2-イル)アミノ]エト キシ】エタノールのマレイン酸塩(化合物番号41) 0.53gを得る。

融点:101.5 ~103 ℃ [EtOH-AcOEL] 実施例8

加え、得られた混合物を至温で1時間撹拌した後、 反応混合物にジェチルエーテル3 減を加え、得られた混合物を同温度で1時間撹拌する。析出晶を で取し、乾燥すれば、1ー(1ーナフチル)-2 -【2-(ニコチノイルアミノ)エトキシ】エタ ノールの塩酸塩(化合物番号42)0.67gを得る。

融点;162.5 ~163.5 ℃ [EtOH-AcOEt] 実施例 9

2-(2-ナフチル) オキシランおよび2-ヒドロキシメチル-4-トリチルモルホリンの代わりに、それぞれ、2-(1-ナフチル) オキシランおよび1, 4-ジホルミル-2-ピペラジンメタノールを実施例2(1) と同様の方法で反応させ、油状の2-[(1,4-ジホルミルピペラジン-2-イル)メトキシ]-1-(1-ナフチル) エタノール(化合物番号43)を得る。

同様にして、表-7の化合物を得る。 なお、表-7中の $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、  $R^6$  および  $R^4$  は整数を示す。

34.0

		(T)	98~10 [Ac0E	83~85 [AcOE - IPE	72~73 (Ac0E -1PE
		C	-	•	•
R <sup>1</sup> —СН-СН-О-+СН-н R <sup>6</sup> ОR <sup>2</sup> R <sup>4</sup>		Re	N W	<b>Ģ</b>	
0-	7-2	R	I	•	•
R3 + Ct - Ct - Ct - Ct - Ct - Ct - Ct - Ct		۳.	I	•	•
OR <sup>2</sup>		۳ <sub>2</sub>	<b></b>	•	•
-œ	-	R¹		<u>©</u>	9
		化合物番号	3	Æ.	8

205

#### 実施例10

2-[(1.4-ジホルミルピペラジン-2-イル)メトキシ]-1-(1-ナフチル)エタノール250 呵をメタノール1.5 配に溶解させ、この溶液に5 N乾燥塩化水素-エタノール溶液1.5 配を加え、得られた混合物を室温で一夜放置する。析出晶を沪取し、エタノールで洗浄した後、乾燥すれば、1-(1-ナフチル)-2-[(ピペラジン-2-イル)メトキシ]エタノールの二塩酸塩(化合物番号47)180 呵を得る。

融点:199 ~201 ℃ (分解)

#### 実施例11

実施例2(1)と同様の方法で得られた化合物に、 実施例8の塩酸塩の製造工程と同様の方法で、塩 化水素ガスを反応させ、表-8の化合物を得る。

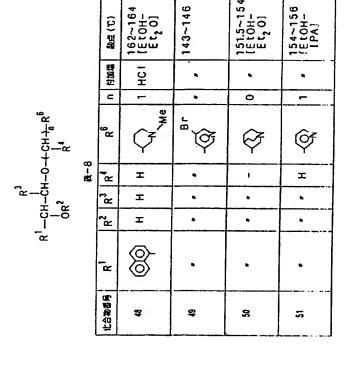
なお、表 -8中の $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^6$  およびnは、それぞれ、つぎの式の関換基または整数を示す。

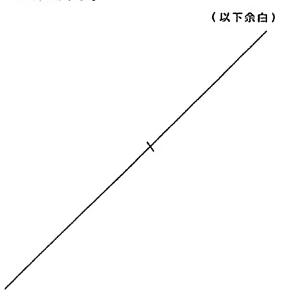
(以下余白)

## 実施例12

実施例 2 (1) および (2) と同様の方法で、表-9 の化合物を得る。

なお、表-9中の $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^6$  および  $R^4$ 、それぞれ、つぎの式の置換掛または整数を示す。





		1
		١

## 実施例13

2-(イミダゾール-5-イル)メトキシー1 -(1-ナフチル)エタノールにョウ化メチルを 反応させ、油状の2-(1-メチルイミダゾール -5-イル)メトキシー1-(1-ナフチル)エ タノール(化合物番号56)を得る。

#### 爽施例14

(1) 6-ベンジルオキシー2ーナフトアルデヒド6.0 gをテトラヒドロフラン60㎡に溶解させ、-30℃に冷却し、この溶液 1.6H 2ークロロエトキシメチルマグネシウムクロリドを含有するテトラヒドロフラン溶液30㎡を10分間を要して滴下した後、得られた混合物を氷冷下で1時間撹拌する。ついで、反応混合物を氷水100㎡、酢酸エチル100㎡および塩化アンモニウム3.6 gの混合物に導入し、ついで、6N塩酸でpll 2に調整した後、有機層を分取する。分取した有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させる。減圧下に溶媒を留去し、得られた残留物をカラムクロマトグラフィー(溶雕波

٠		(D) Fa	<b>数</b>	167.5~17 [EtOH]	122~12 [Me <sub>2</sub> CO- ACOE t	138~13 [Me <sub>2</sub> CO-
		针加值	,	1/2 1/2/18	,	ı
		C	-	•		•
- <del>2</del>	1	Re	HN		•	
. <	6-	₹	Ξ.	•	•	•
~~ <u>`</u>	5	R <sub>3</sub>	Ŧ	•	•	*
3	OR <sub>2</sub>	R <sup>2</sup>	н	•	•	•
~ <b>~</b>	<u>.</u>	R¹	<u>©</u>	•	<u>00</u>	Me OO
		名物	25	ಜ	· 54	55
		,				

トルエン:酢酸エチル=20:1)で精製すれば、固 形物を得る。得られた固形物にジイソプロピルエ ーテル10減を加え、得られた混合物を室温で1時 間撹拌する。析出晶を炉取し、乾燥すれば、1-(6ーペンジルオキシー2ーナフチル)-2ー (2ークロロエトキシ)エタノール4.7 gを得る。 融点;86~87.5℃【【PE】

(2) 1ー(6ーベンジルオキシー2ーナフチル)ー2ー(2ークロロエトキシ〉エタノール4.5 g、ヨウ化カリウム1g、50%ジメチルアミン水溶液10元 およびエタノール20元の混合物を3時間遠流した後、さらに、50%ジメチルアミン水溶液10元を加え、6時間遠流する。ついで、反応混合物を冷却し、滅圧下に約半風まで濃縮する。濃縮液に酢酸エチル100元がよび水100元を加え、炭酸カリウムで同10.5に調整した後、有機層を分取する。分取した有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させる。減低圧下に溶媒を留去し、得られた残留物にジエチルエーテル30元を加える。析出品を沪取し、乾燥す

れば、1-(6-ベンジルオキシ-2-ナフチル)-2-[2-(N,N-ジメチルアミノ)エトキシ]エタノール(化合物番号57)3.9 gを得る。

融点:  $100 \sim 100.5 \ \mathbb{C} \ [EtOH-H_2O]$  さらに、1-(6-ペンジルオキシ-2-ナフチル)-2-[2-(N,N-ジメチルアミノ) エトキシ] エタノールを実施例8の製造工程と同様の方法で処理すれば、<math>1-(6-ペンジルオキシ-2-ナフチル)-2-[2-(N,N-ジメチルアミノ) エトキシ] エタノールの塩酸塩(化合物番号58)を得る。

融点:220 ~220.5 ℃ [E t O H] 実施例15

1-(6-ベンジルオキシー2-ナフチル)ー2-[2-(N,N-ジメチルアミノ)エトキシ]エタノール3.0 gをピリジン12配に懸濁させ、この懸濁液に無水酢酸1.6 配を加える。得られた混合物を至温で24時間滑拌した後、滅圧下に溶媒を留去する。得られた残留物に酢酸エチル60配および水60配を加え、炭酸カリウムでpll10.5に調整し

融点:157~158℃[MeCN]

#### 実施例16

1ーアセトキシー1ー(6ーベンジルオキシー2ーナフチル)ー2ー[2ー(N,Nージメチルアミノ)エトキシ]エタンの塩酸塩2.0g、5%パラジウムー炭系0.5gおよびエタノール40㎡の混合物を常温、常圧で3時間水素添加を行う。反応終了後、パラジウムー炭素を沪去し、滅圧下に溶媒を留去する。得られた残留物にアセトンを加

#### 実施例18

融点:150~158.5℃

#### 実施例19

2-[2-(N, N-ジメチルアミノ) エトキシ]-1-(8-ニトロ-1-ナフチル) エタノ -ルのシュウ酸塩150 mg、5%パラジウム-炭素 え、折出品を沪収し、
 シー1-(6-にドロキシー2-ナフチル)-2
 -[2-(N,N-ジメチルアミノ)エトキシ]
 エタンの塩酸塩(化合物番号60)0.76gを得る。

融点;150.5 ~151.5 ℃ [EtOH]

#### 実施例17

1ーアセトキシー1ー(6ーヒドロキシー2ーナフチル)ー2ー【2ー(N. Nージメチルアミノ)エトキシ】エタンの塩酸塩360 啊、水10配むよびクロロホルム15配の混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で回9に調整した後、有機ದを分取する。水腐をさらにクロロホルム10配ずつで2回抽出する。抽出液を先に分取した有機ದと合わせて、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させる。減圧下に溶媒を留去し、得られた残留物をベンゼン6配に溶解させ、この溶解された残留物をベンゼン6配に溶解させ、この溶解にイソシアン酸エチル0.12配を加え、得られた混合物を80℃で4時間撹拌する。接られた残留物をカラムクロマトグラフィー(溶酸液;クロホルム:

150 呵およびメタノール3 配の混合物を常温、常圧で30分間水素添加を行う。ついで、バラジウムー炭素を沪去し、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物を氷水30配むよびクロロホルム30配の混合物に導入し、2 N水酸化ナトリウム水溶でした後、有機層を分取する。分取した有機層を水むよび飽和食塩水で順次洗浄した下に溶解を耐させ、この溶液に 5.9 N 乾燥塩化水素ーエシノール溶液0.2 配を添加する。析出晶を沪取し、乾燥すれば、1ー(8ーアミノー1ーナフチル)ー2ー [2ー(N. Nージメチルアミノ)エトキシ】エタノールの二塩酸塩(化合物番号63)110 配を得る。

融点;195 ~198 ℃ (分解) [AcOEt-EtON] 実施例20

1-(8-アミノ-1-ナフチル)-2-[2 -(N,N-ジメチルアミノ)エトキシ]エタノ -ルの塩酸塩にトリエチルアミンを加え、得られ



た混合物にメタンスルボニルクロリドを反応させて、油状の2-[2-(N,N-ジメチルアミノ)エトキシ]-1-(8-メチルスルホニルアミノ-1-ナフチル)エタノールの塩酸塩(化合物番号64)を摂る。

#### 实施例21

6-ベンジルオキシー2-ナフトアルデヒドの代わりに、4-(N. N-ジメチルアミノ)-1-ナフトアルデヒドを用いて、実施例14(1) および(2) と同様の方法で反応させ、油状の1-[4-(N. N-ジメチルアミノ)-1-ナフチル]-2-[2-(N. N-ジメチルアミノ)エトキシ]エタノールの二塩酸塩(化合物番号65)を得る。

#### 実施例22

1- [4-(N. N-ジメチルアミノ)-1-ナフチル]-2-[2-(N. N-ジメチルアミノ)エトキシ]エタノールの二塩酸塩1.3 gにエタノール13㎡を加え、この混合物を1時間退流する。反応混合物を冷却し、滅圧下に溶媒を留去す

酸エチル=15:1) で精製すれば、油状の5ープロモー1ー(テトラヒドロピランー2ーイルオキシ)インダン13.1g を得る。

(2) 窒素雰囲気下に、5-プロモー1-(テト ラヒドロピランー2ーイルオキシ)インダン8.1 gを無水テトラヒドロフラン100 似に溶解させ、 この溶液に−65℃で1.5N n−プチルリチウム−へ キサン溶液20㎡を10分間を要して添加する。得ら れた混合物を同温度で5分間撹拌した後、無水N, N-ジメチルホルムアミド2.3 Wを添加する。つ いで、反応混合物を室温まで昇温させた後、反応 混合物を氷水100 ml、ジエチルエーテル100 mlお よび塩化アンモニウム2gの混合物に導入し、有 機圏を分取する。分収した有機圏を水および飽和 食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸マグネシウム で乾燥させる。減圧下に溶媒を留去し、得られた 残留物をカラムクロマトグラフィー(溶離液:ト ルエン:酢酸エチル=15:1) で精製すれば、5-ホルミルー1ー(テトラヒドロピランー2ーイル オキシ)インダン6.5 gを得る。

る。得られた残留物に酢酸エチル20๗および水20๗の混合物を加え、ついで、炭酸カリウムで同10に調整した後、有機層を分取する。分取した有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させる。減圧下に溶媒を留去すれば、油状の1-エトキシー1-[4-(N.N-ジメチルアミノ)-1-ナフチル]-2-[2-(N.N-ジメチルアミノ)エトキシ]エタン(化合物番角66)1.3 gを得る。

#### 实施例23

(1) 5ープロモー 1 ーヒドロキシインダン9.6 gを乾燥塩化メチレン100 配に溶解させ、この溶液にピリニジウムD-トルエンスルホネート570 mg および3.4ージヒドロー2 Hーピラン4.5 配を室温で添加し、得られた混合物を同温度で3時間撹拌する。ついで、反応混合物を氷水に導入し、有機層を分取する。分取した有機層を飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥させる。減圧下に溶媒を留去し、得られた残留物をカラムクロマトグラフィー(溶難液:トルエン:酢

- (3) 6-ベンジルオキシー2ーナフトアルデヒドの代わりに、5-ホルミルー1ー(テトラヒドロピランー2ーイルオキシ)インダンを用いて、実施例14(1)および(2)と同様の方法で反応させ、油状の2-[2-(N,N-ジメチルアミノ)エトキシ]-1-[1-(テトラヒドロピラン-2ーイルオキシ)インダン-5-イル]エタノール(化合物番号67)2.5 gを得る。
- (4) 2-[2-(N.N-ジメチルアミノ)エトキシ]-1-[1-(テトラヒドロピラン-2-イルオキシ)インダン-5-イル]エタノール2.5 g、無水酢酸8 m およびピリジン0.64 m の混合物を室温で1時間撹拌する。反応混合物を氷水50m およびジエチルエーテル50m の混合物に導入した後、有悶酷を分収する。分取した有概酷を無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、滅圧下に溶媒を留去し、得られた残留物をカラムクロマトグラフィー(溶剤液:クロロホルム:メタノール=10:1)で精製すれば、油状の1-アセトキシー2-[2-(N.N-ジメチルアミノ)エトキシ]-1-

[1-(テトラヒドロピラ 2-イルオキシ) インダン-5-イル]エタン (化合物番号68)1.9 9を得る。

(5) 1-アセトキシ-2-l2-(N.N-ジ メチルアミノ)エトキシ]ー1-[1-(テトラ ヒドロピラン-2-イルオキシ) インダン-5-イル] エタン1.8 gを酢酸ーテトラヒドロフラン - 水(4:2:1;容量比)の混合物30減に添加し、得 られた混合物を70℃で2時間撹拌する。反応混合 物を冷却し、水100 心およびジェチルエーテル 100 配の混合物に導入し、ついで、炭酸カリウム でpll8.5 に調整した後、有機層を分取する。分取 した有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥させた 後、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物を カラムクロマトグラフィー(溶離液:クロロホル ム:エタノール=10:1) で精製すれば、油状の1 -アセトキシー1-[(1-ヒドロキシ)インダ ン-5-イル]-2-[2-(N, N-ジメチル アミノ)エトキシ]エタン(化合物番号69)1.0 9を得る。

トキシドーメタノール溶液80mgを添加する。得られた混合物を至温で20分間撹拌した後、減圧下に溶媒を留去する。得られた残留物をカラムクロマトグラフィー(溶離液;クロロホルム:メタノール=20:1)で精製すれば、黄色油状物を得る。ついで、これをエタノール0.1 配に溶解させ、この溶液に室温で5.9 N乾燥塩化水素ーエタノール0.1 配を添加する。析出晶を沪収すれば、1ー(1Hーインデンー6ーイル)ー2ー【2ー(N. Nージメチルアミノ)エトキシ】エタノールの塩酸塩(化合物番号71)20mgを得る。

融点;168 ~171 ℃ (分解) [ACOEL-ELON] 実施例24

実施例23(5) および実施例8の塩酸塩の製造工程と同様の方法で、1-[(1-ヒドロキシ)インダン-5-イル]-2-[2-(N,N,-ジメチルアミノ)エトキシ]エタノールの塩酸塩(化合物番号72)を得る。

融点:150~152℃[[PA] 実施例25

(6) 1-アセトキシ ・[(1-ヒドロキシ) インダン-5-イル]-2-[2-(N, N-ジ メチルアミノ) エトキシ] エタン1.0 gをピリジ ンち心に溶解させ、この溶液に室温でメタンスル ホニルクロリド0.3 配を添加し、得られた混合物 を周温度で一夜撹拌する。反応混合物を氷水50歳 およびジェチルエーテル50mLの混合物に導入し、 炭酸カリウムでpH8.5 に調整した後、有機層を分 取する。分取した有機層を無水硫酸マグネシウム で乾燥させた後、滅圧下に溶媒を留去する。得ら れた残留物をカラムクロマトグラフィー(溶跳液: クロロホルム:メタノール=10:1)で精製すれば、 油状の1-アセトキシ-1-(1H-インデン-6-イル)-2-[2-(N.N-ジメチルアミ ノ) エトキシ] エタン (化合物番号70) 80gを得 る。

(7) 1ーアセトキシー1ー(1Hーインデンー6ーイル)-2-12-(N.Nージメチルアミノ)エトキシ]エタン80mgをメタノール0.5 配に溶解させ、この溶液に氷冷下、28%ナトリウムメ

2- [2-(N, N-ジメチルアミノ) エトキシ]-1-(1-ナフチル) エタノールの塩酸塩にピリジン中、トリエチルアミンの存在下、無水酢酸を反応させ、油状の1-アセトキシー2- [2-(N, N-ジメチルアミノ) エトキシ]-1-(1-ナフチル) エタン(化合物番号73) を得る。

#### 実施例26

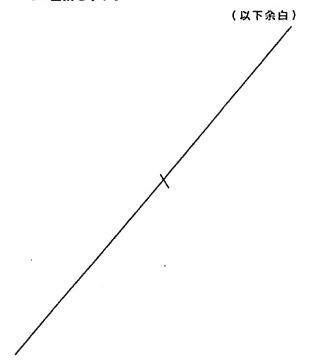
2- [2-(6-メチルナフチル)] オキシランから実施例2(1)と同様の方法で得られた化合物に、実施例8の塩酸塩の製造工程と同様の方法で、塩化水素ガスを反応させ、油状の2-[2-(N-メチル-2・3-ジヒドロピリジン-6H-5-イル)メトキシ]-1-[2-(6-メチルナフチル)] エタノール(化合物番号74)を得る。

#### 実施例27

実施例14(1) および(2) と同様の方法で、表-10の化合物を得る。

なお、表 -10中の $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、

 $R^6$  およびnは、それぞれ、つぎの式の置換基ま たは整数を示す。



	•	(C)	237~238 (AR) (E t OH- H <sub>2</sub> O)	191~191.5 [1PA]	175~176.5 (分解) [E t OH]	122~124 [E tOH]
		though.	2HC1	HCI	2HC I	•
		د	7	•	•	•
2	# # # 1	Re	-N N-B z	-N Me	(A)-1()-	(g)-v)-
	<u> </u>	~	π	•	•	•
~~·	ا ا	<sub>گ</sub>	π.	•	•	•
5	0 - CH - CH	R <sup>2</sup>	I	•	•	•
-	Ľ	R¹	<b>©</b>	ÓÓ Me		•
		化合物器号	ĸ	92	n	82

## 139~140.5 (E tOH-AcOE t] 111.5~112 (Et0H-Ac0Et) 160~161.5 (EtOH-AcOEt) 119~120 [Acoet] က I I I 8 £ 8 **5** × æ ಷ

表-10(規定)

#### 製剤例1(錠剤)

2- [2-(N. N-ジメチルアミノ) エトキ シ]-1-(1-ナフチル)エタノールの塩酸塩 (化合物番号1)50mgを含有する錠剤を、下記処 方を用いて、以下の方法で調製する。

#### 1錠当り:

化合物番号1の化合物	50mg —
乳糖	20 <i>mg</i>
コリドン CL(バスフ社製)	15#g ①
とうもろこし渡粉	30 <i>mg</i>
アピセルPH101 (旭化成社製)	50mg —
ポリビニルピロリドンK-90	5 <i>mg</i>
軽質無水ケイ酸	3 <i>mg</i> — 2
ステアリン酸マグネシウム	2 <i>mg</i> —
<u> </u>	175mg

上記①成分の混合物をポリビニルピロリドンK -90の8%水溶液で練合し、40℃で乾燥した後、 ②成分を混合し、1錠重量 175号、直径8㎜の円 形錠に打錠する。

製剤例2(カプセル剤)

2-[2-(N. N-シールアミノ)エトキシ]-1-(2-ナフチル)エタノールの塩酸塩(化合物番号2)50mgをを含有するカプセル剤を、下記処方を用いて、以下の方法で調製する。

#### 1カプセル当り:

化合物番号2の化合物	50#g
乳糖	20mg (1)
とうもろこし澱粉	5 3 <i>mg</i>
コリドン CL(バスフ社製)	2.003
ポリピニルピロリドンK-90	5 <i>mg</i>
アピセルPH302 (旭化成社製)	18#9 — ②
ステアリン酸マグネシウム	2/103
合 計	150 <i>mg</i>

上記①成分の混合物をポリビニルピロリドンK-90の8%水溶液で練合し、40℃で乾燥した後、②成分を混合し、1カプセル当たり 150呵を3号ゼラチンカプセルに充塡し、カプセル剤を得る。

#### 特許出願人

富山化学工業株式会社工業

第	1 ]	頁の	統	き		
	SInt. Cl. 5				識別記号	庁内整理番号
	С	07	D	211/22 211/70 213/30 213/61 213/74 233/64 239/42 241/04 295/08 455/02	103 2	6529-4C
//	Α	61	K		ABN AAM	7252-4C 7252-4C

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: \_\_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

# THIS PAGE BLANK (USPTO)